®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

平4-120182

❸公開 平成 4年(1992) 4月21日

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号 8416-4 J

C 09 D 163/00 C 08 G 59/18 PKS NKE

8416-4 J

59/40 G 11 B 7/24 8416-4 J 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

光デイスク用オーバーコート剤及びその硬化物

20特 類 平2-237024

В

願 平2(1990)9月10日 **②出**

四発 明 者 石 # 彦

埼玉県与野市上落合1039

包発 明 者 志 村 克 則 東京都北区志茂4-31-1 実 茨城県取手市井野2291

@発 明 者 横 島 願人 会出 しゅうしゅう 日本化薬株式会社

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

日月 細

1. 発明の名称

光ディスク用オーバーコート剤及びその硬化

2. 特許請求の範囲

- 1. 1分子当り末端に少なくとも2個のビニル エーテル結合を有するピニルエーテル化合物 (A) とエポキシ樹脂(B) と光カチオン重 合触媒(C)を含有することを特徴とする光 ディスク用オーバーコート剤。
- 2. 請求項1に記載の光ディスク用オーバーコ ート剤の硬化物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光信号を高速・高密度に記録再生す る光ディスク記録媒体のオーバーコートに使用さ れる、紫外線等により硬化し、媒体に対する接着 性、耐湿性の良好な、硬度の優れた硬化物を与え 光ディスク用オーパーコート利及びその硬化物に

関する。

(従来の技術)

現在、民生用のコンパクトディスク記録媒体用 オーバーコート剤として紫外線硬化型オーバーコ ・一ト剤が使用されている。一方、現在、書込み、 梢去の可能な光ディスクの開発が行なわれており、 **該光ディスク用のオーバーコート剤の開発も進め** られている。

(発明が解決しようとする課題)

光ディスク用の記録媒体は、水分やヒートショ ックに弱く、オーバーコート剤に対する特性とし て、耐湿性、耐ヒートショック性、高い硬度、透 明性等の優れた硬化物を与える品質が要求されて いる。

従来使用されているコンパクトディスク用オー パーコート剤は、書き込み、消去の可能な光ディ スクのオーバーコート剤として使用するには特性 が不十分であり、使用できない。又、特開昭58 - 7 1 3 1 7 号公報には、ガラスを基材とした光 ディスク用の光硬化型接着性組成物が提案されて

いる。この組成物は、2-エチルー2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート等の分子中にOH基を持ったモノ(メタ)アクリレートを主成分としており、オーバーコート剤として使用した場合硬化物の耐湿性や硬度等が不十分であり、光ディスク用としては満足できるものではない。

(課題を解決するための手段)

上記の問題を解決するため、本発明者らは鋭意 研究の結果、紫外線による硬化が速く、接着性、 耐湿性、硬度の優れた硬化物を与える光ディスク 用オーバーコート剤を提供することに成功した。

すなわち、本発明は、

1 分子当り末端に少なくとも2個のビニルエーテル結合を有するビニルエーテル化合物 (A) とエポキン樹脂 (B) と光カチオン重合触媒 (C) を含有することを特徴とする光ディスク用オーバーコート利及びその硬化物に関する。

本発明で使用するビニルエーテル化合物(A) の例としては、ジ、トリもしくはテトラ官能性の 有機ポリオール、アセチレンおよび塩基触媒から、 高圧下で公知の方法で調製されるビニルエーテル 化合物が含まれる。

具体例としては、トリプロピレングリコールジ ビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニ ルエーテル、1, 4- ブタンジオールジビニルエー テル、シクロヘキサン-1,4-ジメチロールジビ ニルリーテル、ビスフェノールAのジビニルエー テル、ポリオール化合物(例えば、ポリプロピレ ングリコール、ポリテトラメチレングリコール等 のポリエーテルポリオール、エチレングリコール、 ジエチレングリコール、1、3-プチレングリコー ル、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコ ール等のアルコール成分とアジピン酸、コハク酸、 フタル酸、ヘキサヒドロフタル酸等の酸成分の反 応物であるポリエステルポリオール等)と有機ポ リイソシアネート(例えば、トリレンジイソシア ネート、4,4'ージフェニルメタンジイソシアネ ート、イソホロンジイソシアネート、ヘキサメチ レンジイソシアネート等の有機ジイソシアネート 等)とヒドロキシル基含有ビニルエーテル化合物

(例えば、ヒドロキシブチルビニルエーテル、ト リプロピレングリコールモノビニルエーテル、テ トラエチレングリコールモノビニルエーテル、

CH₄=CHO—(H)— OH 等) との反応物であ

るポリウレタンポリビニルエーテル等を挙げることができる。

エポキシ樹脂 (B) としては、、アスフェポキシ樹脂 (B) としてエポキシ樹脂 にスフェポキシ樹脂 にスフェガール A 型型 が は ア 型 工 ポキシ 樹脂 に スフェガール A 型 型 横脂 に イフェガール ク 型 エ ポキシ 樹脂 かっ ク で 登 で で きる。

エポキシ樹脂(B)の使用量の好適な範囲は、 前記(A)成分の100 重量部に対して、好ましく は5~900 重量部、特に好ましくは、20~200 重 量部である。光カチオン重合触媒(C)としては、 例えば、米国特許3379653号公報に記載さ れたような1種若しくはそれ以上の金属フルオロ 硼酸塩及び三弗化硼素の錯体、米国特許 3 5 8 6 616号公報に記載されたようなビス(ペルフル オロアルキルスルホニル)メタン金属塩、米国特 許第3708296号公報に配載されたようなア リールジアゾニウム化合物、米国特許第4058 400号記載の第 VIa 族元素の芳香族オニウム 塩、米国特許第4069055号公報記載の第Va 族元素の芳香族オニウム塩、米国特許第4086 0 9 1 号公報記載の第Ⅲa - Va族元素のジカルボ ニルキレート、米国特許第4139655号公報 記載のチオピリリウム塩、米国特許第41614 7 8 号公報記載のMF。アニオン(ここでMは、P、 As及びSbより選択される) を有する第 VIa 族元 素、米国特許第4231951号公報記載のトリ

特開平4-120182 (3)

アリールスルホニウム錯塩、米国特許第4256 828号公報記載の芳香族イオドニウム錯塩及び 芳香族スルホニウム磐塩を包含する。好適な光カ チオン重合触媒(C)は、ポリアリールスルホニ ウム鉛塩、ハロゲン含有蜡イオンの芳香族スルホ ニウム塩若しくはイオドニウム塩、並びに第IIa、 Va及び VIa 族元素の芳香族オニウム塩等が挙げ られる。これら塩類の幾種かは、たとえばFC-508 若しくはPX-512 (3Mカンパニー社製、ポリ アリールスルホニウムヘキサフルオロホスフェー ト)あるいは、UVE-1014(ゼネラルエレクトリッ ク・カンパニー社製、ポリアリールスルホニウム ヘキサフルオロアンチモン塩)、SP-170 、SP-150 (旭電化御製、ポリアリールスルホニウムへ キサフルオロホスフェート、ポリアリールスルホ ニウムヘキサフルオロアンチモネート) として販 **売されているように市販品として容易に入手する** ことができる。これら光カチオン重合触媒(C) は、1種または2種以上を任意の割合で混合して 使用する事ができる。

化するのが好ましい。必要により、更に、好ましくは60~100 ℃に加熱して熱硬化を行なってもよ

本発明のオーバーコート剤は、紫外線により迅速に硬化し、硬化物は耐湿性、接着性に優れ、又、本発明のオーバーコート剤を用いた場合、ディスクのソリの発生が少ない等の優れた効果を有する。

本発明のオーバーコート剤における光カチオン 重合触媒(C)の使用剤合は、(A)成分+(B) 成分の合計の 100重量部に対して0.01~10重量部 が好ましく、特に好ましくは、0.05~5 重量部で ある。

本発明のオーバーコート剤は、(A)成分、 (B)成分及び(C)成分を混合溶解することに より類似される。本発明のオーバーコート剤には、 更に、必要に応じて、シリコン系、フッ素系及び アクリル共重合物等のレベリング剤、シララッ プリング剤、積泡剤、酸化防止剤、重合禁止剤、 着色剤及び希釈剤として例えばトルエン、酢酸エ チル、酢酸ブチル、ローブタノール、メチルサーン、 エチルセテート等の有機溶剤等を添加することができる。

本発明のオーバーコート剤を硬化する方法としては、電子線及び紫外線等の放射線による硬化法があるが、低圧又は高圧水銀灯、キセノン灯を用いて常法により紫外線を照射することによって硬

(実施例)

以下、本発明を実施例により具体的に説明する。 なお、実施例中の部は重量部である。 実施例 1

実施例 2

トリエチレングリコールジビニルエーテル50部、

特閒平4-120182 (4)

ビスフェノールド型エポキシ樹脂(油化シエルエポキシ(株)製、エピコート807)30部、フェノールノボラック型エポキシ樹脂(油化シエルエポキシ(株)製、エピコート154)20部及びSP-170(旭電化(株)製、光カチオン重合触媒)0.2 部を混合溶解し、光ディスク用オーバーコート剤を調製した。これを用いて、実施例1と同様にして耐湿性の試験を行った結果、2000時間経過しても配録膜に異常が認められなかった。実施例3

トリプロピレングリコールジピニルエーテル30部、シクロヘキサン1・4ージメチロールジピニル エーテル40部、トリスフェノールメタントリグリシジルエーテル30部及びSP-170 (旭電化(株)) 製、光カチオン館合触媒) 0.1 部を混合溶解し、光ディスク用オーバーコート剤を調製した。これを用いて、実施例1と同様にして、オーバーコートされた光ディスクを得た。実施例1と同様にして可提性の試験を行った結果、2000時間経過して可提供の試験を行った結果、2000時間経過して も記録膜に異常が認められなかった。' (発明の効果)

本発明の光ディスク用オーバーコート剤は、集 外線により迅速に硬化すると共に、硬化して得られる硬化物は、耐湿性、接着性に優れている。

特許出願人 日本化薬株式会社